УДК: 621.762.4.045

DOI: dx.doi.org/10.17073/0021-3438-2017-6-63-69

# КИНЕТИКА И МЕХАНИЗМ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМЕ ZrB<sub>2</sub>-SiC-MoSi<sub>2</sub>

© 2017 г. И.В. Яцюк, А.Ю. Потанин, С.И. Рупасов, Е.А. Левашов

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва,

Статья поступила в редакцию 12.10.17 г., доработана 20.10.17 г., подписана в печать 27.10.17 г.

Работа посвящена получению по гибридной технологии (самораспространяющийся высокотемпературный синтез (CBC) + + горячее прессование) компактной керамики ZrB<sub>2</sub>-SiC-(MoSi<sub>2</sub>), а также изучению ее фазового состава, структуры и кинетики высокотемпературного окисления. Реакционные смеси готовили по следующей схеме: механическое активирование (MA) порошков Si + C; мокрое смешение порошков Zr, B и MA-смеси Si + C; сушка смесей в сушильном шкафу. В реакторе в режиме горения путем элементного синтеза получен композиционный CBC-порошок ZrB<sub>2</sub>-SiC. Методом горячего прессования СВС-порошка получены компактные образцы, характеризующиеся однородной структурой и низкой остаточной пористостью, не превышающей 1,3 %. Для испытаний были выбраны два состава: первый, рассчитанный на образование  $ZrB_2 + 25\%$  SiC; второй аналогичен первому, но с добавкой 5% готового порошка MoSi<sub>2</sub>. Микроструктура образцов представлена дисперсными темно-серыми округлыми зернами SiC, распределенными среди светлых ограненных зерен ZrB<sub>2</sub>. Образец с добавкой MoSi<sub>2</sub> имеет более мелкодисперсную структуру. В результате высокотемпературного окисления образцов при температуре 1200 °C на их поверхности формируются комплексные оксидные пленки SiO<sub>2</sub>-ZrO<sub>2</sub>-(B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) толщиной порядка 20-30 мкм, служащие эффективным диффузионным барьером и снижающие скорость окисления. В их структуре после длительных выдержек (более 10 ч) также присутствует сложный оксид ZrSiO<sub>4</sub>. Кроме того, после 10 ч испытаний наблюдается незначительная убыль массы образцов, что обусловлено улетучиванием газообразных продуктов окисления ( $B_2O_2$ ,  $CO/CO_2$ ,  $MoO_3$ ). Образец с добавкой  $MoSi_2$  продемонстрировал лучшую стойкость к окислению.

Ключевые слова: диборид циркония, карбид кремния, горячее прессование, кинетика, окисление, структура.

**Яцюк И.В.** – аспирант кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий (ПМиФП), инженер НУЦ СВС МИСиС–ИСМАН (119049, г. Москва, Ленинский пр-т, 4). E-mail: ivansvoy@mail.ru.

Потанин А.Ю. – канд. техн. наук, науч. сотрудник НУЦ СВС МИСиС–ИСМАН. E-mail: a.potanin@inbox.ru.

Рупасов С.И. – ст. науч. сотрудник кафедры ПМиФП НИТУ «МИСиС». E-mail: rupasov@misis.ru, vosapur@mail.ru.

Левашов Е.А. – докт. техн. наук, проф., акад. РАЕН, зав. кафедрой ПМиФП НИТУ «МИСиС»,

директор НУЦ СВС МИСиС–ИСМАН. E-mail: levashov@shs.misis.ru.

Для цитирования: *Ящок И.В., Потанин А.Ю., Рупасов С.И., Левашов Е.А.* Кинетика и механизм высокотемпературного окисления керамических материалов в системе ZrB<sub>2</sub>–SiC–MoSi<sub>2</sub> // Изв. вузов. Цвет. металлургия. 2017. No. 6. С. 63–69. DOI: dx.doi.org/10.17073/0021-3438-2017-6-63-69.

#### Iatsyuk I.V., Potanin A.Yu., Rupasov S.I., Levashov E.A.

#### Kinetics and high-temperature oxidation mechanism of ceramic materials in ZrB2-SiC-MoSi2 system

The paper focuses on the production of compact ceramics  $ZrB_2$ -SiC-(MoSi<sub>2</sub>) using the hybrid SHS + HP technology, as well as on its phase composition, structure and high-temperature oxidation kinetics. Reaction mixtures were obtained according to the following scheme: mechanical activation of Si + C powders; wet admixing of Zr, B and MA powders of Si + C mixture; drying of mixtures in a drying cabinet. The composite SHS powder  $ZrB_2$ -SiC was obtained in the SHS-reactor in combustion mode by element synthesis. Compact samples were produced using the hot pressing method by SHS powder consolidation. Resulting samples characterized by a homogeneous structure and low residual porosity not exceeding 1,3 %. In total, two compositions were chosen for tests: the first one rated for  $ZrB_2 + 25$  % SiC formation, the second one similar to the first one, but with the addition of 5 % commercial MoSi<sub>2</sub> powder. The microstructure of samples is represented by dispersed dark gray rounded SiC grains distributed among the light faceted  $ZrB_2$  grains. The sample with the MoSi<sub>2</sub> additive has a more finely dispersed structure. High-temperature oxidation of samples at 1200 °C forms complex oxide films SiO<sub>2</sub>--ZrO<sub>2</sub>-(B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) about 20-30 µm in thickness on their surface, which serve as an effective diffusion barrier and reduce oxidation rate. The complex ZrSiO<sub>4</sub> oxide is also present in the oxide film structure after long holding times (more than 10 hours). In addition, after 10 hours of testing, a slight decrease in the mass of the samples is observed, which is due to the volatilization of B<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, CO/CO<sub>2</sub>, MoO<sub>3</sub> gaseous oxidation products. The sample with MoSi<sub>2</sub> added demonstrates better resistance to oxidation. *Keywords:* zirconium diboride, silicon carbide, hot pressing, kinetics, oxidation, structure. **Iatsyuk I.V.** – Postgraduate of the Department of powder metallurgy and multifunctional coatings (PMaMC), Engineer of SHS Research & Education Center MISIS–ISMAN (119049, Moscow, B-49, Leninsky Prospect, 4). E-mail: ivansvoy@mail.ru.

**Potanin A.Yu.** – Cand. Sci. (Tech.), Research of SHS Research & Education Center MISIS-ISMAN. E-mail: a.potanin@inbox.ru.

**Rupasov S.I.** – Senior researcher of the Department of PMaMC. E-mail: rupasov@misis.ru, vosapur@mail.ru.

Levashov E.A. – Dr. Sci. (Tech.), Prof., Acad. of Russian Academy of Natural Science, Head of the Department of PMaMC, Head of SHS Research & Education Center MISIS–ISMAN. E-mail: levashov@shs.misis.ru.

**Citation:** *Iatsyuk I.V., Potanin A.Yu., Rupasov S.I., Levashov E.A.* Kinetika i mekhanizm vysokotemperaturnogo okisleniya keramicheskikh materialov v sisteme ZrB<sub>2</sub>–SiC–MoSi<sub>2</sub>. *Izv. vuzov. Tsvet. metallurgiya*. 2017. No. 6. P. 63–69. DOI: dx.doi.org/10.17073/0021-3438-2017-6-63-69.

## Введение

Керамическим высокотемпературным материалам на основе  $ZrB_2$  характерны высокие значения температуры плавления ( $t_{пл} > 3245$  °C), тепло- и электропроводности, а также химическая инертность к расплавам и высокое сопротивление к термоудару [1]. Такой набор уникальных свойств не свойствен традиционным высокотемпературным материалам на основе  $Al_2O_3$ ,  $ZrO_2$ ,  $Si_3N_4$ . Керамика на основе  $ZrB_2$  рассматривается как перспективный материал для изготовления высокотемпературных изделий, например, элементов печей, плазменно-дуговых электродов, деталей и узлов ракетных двигателей, защитных покрытий, работающих при температурах до 1800 °C [1–5].

Основным механизмом защиты от окисления  $ZiB_2$  при температурах свыше 1000 °С является формирование барьерного слоя  $ZrO_2$  ( $t_{\Pi \pi} \sim 2700$  °C) [6], который обладает хорошей жаростойкостью, низким давлением пара и высокой механической прочностью. Одним из главных недостатков слоя из  $ZrO_2$  является низкая трещиностойкость. Легирование  $ZiB_2$  карбидом кремния значительно повышает механическую прочность при высоких температурах, износостойкость и жаростойкость, снижает коэффициент термического расширения [6—11]. Продуктом окисления SiC является кремнезем, который замедляет дальнейшее окисление вплоть до 1700 °С.

В работе [12] установлено, что при добавлении ~25 мас.%. SiC в композицию ZrB<sub>2</sub> + SiC прочностные характеристики керамики, полученной горячим прессованием, максимальны и практически не снижаются вплоть до температуры применения 1200 °C. Присутствие защитной пленки SiO<sub>2</sub> на поверхности карбида приводит к взаимодействию, протекающему по реакции

$$2SiO_2 + SiC \rightarrow 3SiO + CO.$$

Согласно диаграмме состояния Si-O монооксид SiO существует в твердой фазе в интервале  $t = 1180 \div 1880$  °C, из чего следует, что газообразная фаза над SiC будет состоять преимущественно из СО. При окислении ZrB<sub>2</sub>—SiC-материалов СО также способен ухудшать активность  $B_2O_3$  и, соответственно, снижать вероятность его окисления до  $B_2O_2$ . Оксид  $B_2O_3$ , обладая низкими значениями давления пара в температурном интервале 1100-1300 °С [13,14], при доступе кислорода способен окисляться до летучего В2О2 [15, 16]. При этом происходит формирование слоистой структуры окисленной области, а образующаяся плотная боросиликатная окалина состава SiO<sub>2</sub>-ZrO<sub>2</sub>-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> концентрируется преимущественно на поверхности материала [17-20].

Дополнительное легирование дисилицидами MoSi<sub>2</sub> и ZrSi<sub>2</sub> в небольших количествах (до 5 %) повышает жаростойкость композиции ZrB<sub>2</sub>—SiC при длительных выдержках (более 1400 °С в течение 30-50 ч) благодаря дополнительному источнику кремния и способствует снижению пористости компактного материала после горячего прессования [21]. Присутствие межкристаллитной жидкой фазы дисилицида при спекании способствует процессу упорядочения зерен, удалению оксидных пленок, а также повышению плотности упаковки частиц. Дисилицидные добавки также являются дополнительными источниками кремния для формирования SiO<sub>2</sub>. Образующиеся оксиды металлов при окислении дисилицидов в структуре боросиликатной окалины способствуют появлению несмешивающихся фаз с более высокой вязкостью и низкой проницаемостью кислорода, снижая интенсивность его проникновения в материал. Сам по себе MoSi<sub>2</sub> [22] обладает высокими физическими свойствами и жаростойкостью. Однако стоит учесть, что избыток дисилицида может привести к снижению механических свойств керамики ввиду образования большого количества стекловидной низкопластичной боросиликатной фазы SiO<sub>2</sub>—B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> при высоких температурах, в том числе и в процессе спекания.

Перспективным способом получения керамики на основе  $ZrB_2$  и SiC является самораспространяющийся высокотемпературный синтез (CBC) из элементов [7, 23, 24], а основными методами консолидации — горячее прессование (ГП) и искровое плазменное спекание (ИПС). Материалы на основе диборида циркония также востребованы в качестве мишеней-катодов для магнетронного напыления высокотемпературных трибологических покрытий [25].

В работе [24] были рассмотрены особенности горения и стадийность структурообразования продуктов в волне горения CBC-системы Zr—B—Si—C. Настоящая работа посвящена изучению кинетики и механизма высокотемпературного окисления керамики ZrB<sub>2</sub>—SiC—MoSi<sub>2</sub>, полученной горячим прессованием CBC-порошков.

# Материалы и методы исследований

В качестве исходных реагентов использовались следующие порошки:

- циркония марки ПЦрК-1 дисперсностью d = 20 мкм;
- кремния, полученного размолом монокристаллов КЭФ-4,5 (ориентации 100), *d* < 45 мкм;</li>
- технического углерода (сажи) марки П804-Т,
  *d* ≤ 1 мкм;
- бора аморфного черного марки Б-99А,  $d \le 0.2$  мкм;
- дисилицида молибдена MoSi<sub>2</sub> (ТУ 6-09-03-395-74), *d* ~ 15 мкм.

Для проведения процесса CBC реакционная смесь порошков Zr, Si, B и C готовилась из расчета образования 75 % смеси  $ZrB_2 + 25$  % SiC (состав *1*) по следующей схеме:

— механическое активирование (МА) порошков Si + C в планетарной центробежной мельнице (ПЦМ) марки МПП-1 в течение 2 мин при соотношении масс шихты и шаров 1 : 15;

— мокрое смешение (в изопропиловом спирте) порошков Zr, B и MA-смеси Si + C в шаровой вращающейся мельнице (ШВМ) в течение 8 ч при соотношении масс шихты и шаров 1 : 8. Сушка проводилась в вакууме при 50 °С. Дисилицид молибдена вводился в количестве 5 % в готовый СВС-порошок  $ZrB_2$ —SiC в ШВМ (состав 2). Синтез осуществлялся в реакторе марки СВС-30 в атмосфере Ar. Продукт в виде пористого спека измельчался в ШВМ, после чего выделялась порошковая фракция менее 45 мкм. Консолидация керамики проводилась методом горячего прессования на прессе DSP-515 SA («Dr. Fritsch», Германия) в вакууме при температуре 1800 °С, скорости нагрева 10 °С/мин, давлении 30 МПа и изобарической выдержке 10 мин.

Для последующих исследований из компактной керамики были изготовлены образцы в виде пластин размером  $10 \times 10 \times 5$  мм, грани которых предварительно были отполированы на установке Rotopol-21 фирмы «Struers» (Дания) и подвергнуты ультразвуковой очистке в изопропиловом спирте. Гидростатическая плотность определялась на аналитических весах GR-202 «AND1» (Япония) с точностью  $10^{-4}$  г, а истинная плотность — на гелиевом пикнометре AccuPyc 1340 («Micromeritics», США).

Эксперименты по высокотемпературному окислению проводились в муфельной электропечи марки СШОЛ 1.1,6/12-МЗ на воздухе при температуре 1200 °С. Степень окисления за 30 ч рассчитывалась по привесу массы через 0,25, 0,5, 0,75, 1, 2, 3, 4 ч и далее через каждые 5 ч.

Рентгеноструктурный фазовый анализ (РФА) исходных и окисленных образцов осуществлялся с использованием монохроматического  $CuK_{\alpha}$ -излучения в интервале углов  $2\theta = 10^{\circ} \div 110^{\circ}$ , а микроструктурные исследования — на сканирующем электронном микроскопе S-3400N «Hitachi» (Япония), оснащенном рентгеновским энергодисперсионным спектрометром NORAN.

# Результаты исследований и их обсуждение

В табл. 1 приведены фазовый состав и остаточная пористость ( $\Pi_{oct}$ ) горячепрессованных керамических образцов. Основными фазами являются ZrB<sub>2</sub> и низкотемпературная кубическая модификация β-SiC. Кроме того, в образце состава *1* присутствует небольшое количество свободного кремния, что также отмечалось в работе [24] и объяснялось частичным выгоранием углерода изза высоких температур, развиваемых в волне горения. В образце состава *2* содержание фазы MoSi<sub>2</sub>

Состав	П <sub>ост</sub> , %	$\operatorname{ZrB}_2(hP3/4)$		β-SiC ( <i>cF</i> 8/3)		Si (cF8/1)		MoSi <sub>2</sub> ( <i>tI</i> 6/2)	
		мас.%	Период, Å	мас.%	Период, Å	мас.%	Период, Å	мас.%	Период, Å
1	1,3	70	<i>a</i> = 3,167	28	<i>a</i> = 4,355	2	<i>a</i> = 5,416	_	
			<i>c</i> = 3,528						
2	1,3	68	<i>a</i> = 3,155	27	<i>a</i> = 4,352		_	5	<i>a</i> = 3,203
			<i>c</i> = 3,506						<i>c</i> = 7,841

Таблица 1 Фазовый состав и остаточная пористость исходных керамических образцов

соответствует зашихтованному. Остаточная пористость образцов одинакова и составляет 1,3 %.

На рис. 1 представлены микроструктуры компактных образцов. Основными структурными составляющими являются зерна  $ZrB_2$  и SiC и их агломераты, что хорошо коррелирует с данными полуколичественного РФА. Дисперсные темно-серые округлые зерна SiC распределены среди светлых ограненных зерен  $ZrB_2$ . Структура образцов плотная и однородная. Образец состава 2 имеет более мелкодисперсную структуру по причине того, что в процессе ГП добавка MoSi<sub>2</sub> образует по границам зерен  $ZrB_2$  межкристаллитную фазу, а



**Рис. 1.** Микроструктура компактной керамики составов *1* (*a*) и *2* (*б*)

это способствует упорядочиванию и повышению плотности упаковки зерен [26].

Зависимости изменения массы ( $\Delta m$ ) образцов при окислении при 1200 °С представлены на рис. 2. Наиболее интенсивный ее прирост отмечался в течение первого часа.

При этом на поверхности образуются оксидные пленки  $SiO_2$ — $ZrO_2$ — $(B_2O_3)$  по известным реакциям:

$$ZrB_{2(TB)} + {}^{5}/_{2}O_{2(T)} \rightarrow B_{2}O_{3(K)} + ZrO_{2(TB)},$$
 (1)

$$SiC_{(TB)} + {}^{3}/_{2}O_{2(\Gamma)} \to SiO_{2(TB)} + CO_{(\Gamma)},$$
 (2)

$$2\mathrm{SiO}_{2(\mathrm{TB})} + \mathrm{SiC}_{(\mathrm{TB})} \to 3\mathrm{SiO}_{(\mathrm{TB})} + \mathrm{CO}_{(\Gamma)}.$$
 (3)

При длительных выдержках (десятки часов) возможно формирование пленки силиката циркония по реакции [27]

$$\operatorname{SiO}_{2(\mathrm{TB})} + \operatorname{ZrO}_{2(\mathrm{TB})} \to \operatorname{ZrSiO}_{4(\mathrm{TB})}.$$
 (4)

Соединение ZrSiO<sub>4</sub> обеспечивает эффект самозалечивания пор и микротрещин в боросиликатной окалине SiO<sub>2</sub>—ZrO<sub>2</sub>—B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и препятствует диффузии кислорода в глубь материала [27]. Однако в интервале  $t = 1200 \div 1500$  °C возможна обратная реакция разложения ZrSiO<sub>4</sub> на SiO<sub>2</sub> и ZrO<sub>2</sub> [27, 28]. Самозалечивание также происходит после расплавления B<sub>2</sub>O<sub>3(ж)</sub> ( $t_{пл} = 450$  °C) за счет образования боросиликата.

После 10 ч испытаний наблюдается незначительная потеря массы образцов, что обусловлено улетучиванием продуктов окисления  $B_2O_2$ , CO/CO<sub>2</sub>, MoO<sub>3</sub>. Газообразные продукты могут нарушить сплошность окисленного слоя, приводя к образованию кратеров. Повышение температуры до 1100 °С уменьшает защитные свойства слоя расплава  $B_2O_3$  из-за его окисления до газообразного  $B_2O_2$ , который частично испаряется [13—16], тем самым нарушая целостность защитной оксидной пленки SiO<sub>2</sub>—ZrO<sub>2</sub>—B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.



**Рис. 2.** Изменение массы образцов составов *1* и *2* при окислении при 1200 °С в течение 30 ч (*a*) и первого часа (*б*) испытаний

Дисилицид молибдена начинает окисляться при t = 1200 °C с образованием летучего оксида MoO<sub>3</sub> и твердых пленок Mo<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> и SiO<sub>2</sub> по следующим реакциям [22]:

 $2MoSi_{2(TB)} + 7O_{2(\Gamma)} \rightarrow 2MoO_{3(\Gamma)} + 4SiO_{2(TB)},$  (5)

$$5MoSi_{2(TB)} + 7O_{2(T)} \rightarrow Mo_5Si_{3(TB)} + 7SiO_{2(TB)}$$
. (6)

По данным полуколичественного РФА в структуре окисленного слоя образцов после 30 мин испытаний присутствуют  $ZrO_2$ ,  $\beta$ -SiC и  $ZrB_2$  (табл. 2). Для образца состава 2 зафиксировано небольшое содержание MoSi<sub>2</sub>. После 30 ч испытаний окисленный слой помимо перечисленных фаз также содержит оксиды  $ZrSiO_4$  и SiO<sub>2</sub>.

На рис. 3 приведены микроструктуры изломов у поверхности образцов, окисленных при t == 1200 °C в течение 30 ч. На поверхности образца состава 1 (см. рис. 3, *a*) после испытаний в указанных условиях формируется слой толщиной 10— 15 мкм, состоящий из зерен ZrO<sub>2</sub> размером около 5 мкм. Пространство между зернами и агломератами ZrO<sub>2</sub> заполнено SiO<sub>2</sub>, связанным в боросиликатную окалину. Под этим слоем расположен тонкий пористый подслой, состоящий преимуще-

Таблица 2

Результаты РФА поверхности образцов после испытаний на жаростойкость в течение 30 мин и 30 ч при t = 1200 °C

	Состав 1					Состав 2			
Фаза (Символ Пирсона)	τ = 30 мин		30 ч		30 мин		30 ч		
(0111120111111200111)	мас.%	Период, Å	мас.%	Период, Å	мас.%	Период, Å	мас.%	Период, Å	
	74	<i>a</i> = 5,142	12	<i>a</i> = 5,139	52	<i>a</i> = 5,143	13	<i>a</i> = 5,152	
ZrO <sub>2</sub>		<i>b</i> = 5,196		b = 5,208		<i>b</i> = 5,194		<i>b</i> = 5,192	
( <i>mP</i> 12/3)	/4	<i>c</i> = 5,317		<i>c</i> = 5,307		<i>c</i> = 5,318		<i>c</i> = 5,320	
		$\beta = 99,181$		$\beta = 98,850$		$\beta = 99,206$		$\beta = 99,059$	
ZrB <sub>2</sub>	12	<i>a</i> = 3,153	2	_	25	<i>a</i> = 3,166	7	<i>a</i> = 3,168	
( <i>hP</i> 3/4)		<i>c</i> = 3,504				<i>c</i> = 3,526		<i>c</i> = 3,527	
β-SiC	14	<i>a</i> = 4,352	8	<i>a</i> = 4,358	21	<i>a</i> = 4,351	10	a — 4 252	
( <i>cF</i> 8/3)								<i>u</i> = 4,552	
SiO <sub>2</sub>		_	30	<i>a</i> = 4,988	_	_	18	<i>a</i> = 5,011	
( <i>tP</i> 12/1)	—			<i>c</i> = 6,923				<i>c</i> = 6,945	
ZrSiO <sub>4</sub>	_	_	47	<i>a</i> = 6,605	_	_	52	<i>a</i> = 6,605	
( <i>tI</i> 24/3)				<i>c</i> = 5,976				<i>c</i> = 5,976	
MoSi <sub>2</sub>	_	_		_	2	_	_		
( <i>tI</i> 6/2)								—	

Металловедение и термическая обработка



**Рис. 3.** Микроструктуры изломов образцов составов 1 (*a*) и 2 (*б*) в области поверхностного слоя, окисленных при t = 1200 °C в течение 30 ч

ственно из зерен  $ZrO_2$  размером 1—5 мкм и более крупных зерен и агломератов  $ZrSiO_4$ . Толщина этого подслоя составляет не более 10 мкм.

Поры, образующиеся при окислении материала, могут быть заполнены газами — диффундирующими от зоны реакции к поверхности продуктами окисления SiC (SiO и CO). Далее расположен слой  $ZrB_2$ —SiC, обедненный по SiC, ниже которого находится неокисленный исходный материал. Общая толщина окисленного слоя составляет 20—30 мкм.

На поверхности образца с добавкой  $MoSi_2$  спустя 30 ч испытаний сохраняется слой из  $SiO_2$  с вкраплениями мелких зерен  $ZrO_2$  размером не более 5 мкм (рис. 3,  $\delta$ ). Окисленный слой достаточно плотный, цилиндрические и сквозные поры не наблюдаются. Его толщина по сравнению с образцом без добавки  $MoSi_2$  увеличивается примерно вдвое и составляет 20—25 мкм. Определить локальность фазы тройного оксида  $ZrSiO_4$  весьма затруднительно ввиду широкой области возбуждения детектора электронного микроскопа. Под этим слоем расположен неокисленный исходный материал. Таким образом, лучшую стойкость к окислению продемонстрировала керамика с добавкой  $MoSi_2$ , что обусловлено большей долей кремнийсодержащих фаз. Как видно из рис. 2, отмечается меньший прирост массы в первые 10 ч окисления и незначительная потеря массы после 10 ч испытаний.

## Заключение

В работе исследованы кинетика и механизм окисления горячепрессованной керамики двух составов  $ZrB_2$ —SiC и  $ZrB_2$ —SiC—MoSi<sub>2</sub>. Показано, что при окислении на поверхности образцов образуются защитная пленка силиката циркония  $ZrSiO_4$  и боросиликатная окалина  $SiO_2$ — $ZrO_2$ — $B_2O_3$  толщиной 20—30 мкм, препятствующие проникновению кислорода в глубь материала. Лучшую стойкость к окислению продемонстрировала керамика с добавкой MoSi<sub>2</sub>, что обусловлено большей долей кремнийсодержащих фаз. После 10 ч испытаний образцов отмечена незначительная убыль массы в результате улетучивания газообразных продуктов окисления.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках проекта № 14-19-00273-П.

## Литература/References

- Kuwabara K. Some characteristics and applications of ZrB<sub>2</sub> ceramics. *Bull. Ceram. Soc. Jpn.* 2002. Vol. 37. No. 4. P. 267–271.
- Brown A.S. Hypersonic designs with a sharp edge. Aerospace Am. 1997. Vol. 35. No. 9. P. 20–21.
- Mroz C. Zirconium diboride. Am. Ceram. Soc. Bull. 1994. Vol. 73. No. 6. P. 141–142.
- Norasetthekul S., Eubank P.T., Bradley W.L., Bozkurt B., Stucker B. Use of zirconium diboride-copper as an electrode in plasma applications. J. Mater. Sci. 1999. Vol. 34. No. 6. P. 1261–1270.
- Wuchina E., Opila E., Opeka M., Fahrenholtz W., Talmy I. UHTCs: Ultra-high temperature ceramic materials for extreme environment applications. *Interface*. 2007. Vol. 16. No. 4. P. 30 – 36.
- Grigoriev O., Galanov B., Lavrenko V., Panasyuk A., Ivanov S., Koroteev A., Nickel K. Oxidation of ZrB<sub>2</sub>-SiC-ZrSi<sub>2</sub> ceramics in oxygen. J. Europ. Ceram. Soc. 2010. Vol. 30. P. 2397-2405.
- 7. Licheri R., Orrù R., Musa C., Cao G. Combination of SHS and SPS techniques for fabrication of fully dense

ZrB<sub>2</sub>-ZrC-SiC composites. *Mater. Lett.* 2008. Vol. 62. P. 432-435.

- Wu W.W., Zhang G.J., Kan Y.M., Wang P.L., Vanmeense K., Vleugels J., Vander Biest O. Synthesis and microstructural features of ZrB<sub>2</sub>—SiC-based composites by reactive spark plasma sintering and reactive hot pressing. Scr. Mater. 2007. Vol. 57. P. 317—320.
- Monteverde F., Scatteia L. Resistance to thermal shock and to oxidation of metal diborides-SiC ceramics for aerospace application. J. Am. Ceram. Soc. 2007. Vol. 90. No. 4. P. 1130–1138.
- Monteverde F. Beneficial effects of an ultra-fine α-SiC incorporation on the sinterability and mechanical properties of ZrB<sub>2</sub>. Appl. Phys. 2006. Vol. A82. P. 329– 337.
- Opeka M.M., Talmy I.G., Wuchina E.J., Zaykoski J.A., Causey S.J. Mechanical, thermal and oxidation properties of refractory hafnium and zirconium compounds. J. Eur. Ceram. Soc. 1999. Vol. 19. P. 2405–2414.
- Grigoriev O., Galanov B., Kotenko V., Ivanov S., Koroteev A., Brodnikovsky N. Mechanical properties of ZrB<sub>2</sub>—SiC(Zr-Si<sub>2</sub>) ceramics. J. Eur. Ceram. Soc. 2010. Vol. 30. P. 2173— 2181.
- Silvestroni L., Landi E., Bejtka K., Chiodoni A., Sciti D. Oxidation behavior and kinetics of ZrB<sub>2</sub> containing SiC chopped fibers. J. Eur. Ceram. Soc. 2015. Vol. 35. P. 4377– 4387.
- Silvestroni L., Meriggi G., Sciti D. Oxidation behavior of ZrB<sub>2</sub> composites doped with various transition metal silicides. Corros. Sci. 2014. Vol. 83. P. 281–291.
- Макаров А.В., Багаратьян Н.В., Збежнева С.Г., Алешко-Ожевская Л.А., Георгобиани Т.П. Ионизация и фрагментация молекул В<sub>2</sub>O<sub>2</sub> и ВО при электронном ударе. Вестн. МГУ. Сер. 2. Химия. 2000. Т. 41. No. 4. С. 227—230; Makarov A.V., Bagarat'yan N.V., Zbezhneva S.G., Aleshko-Ozhevskaya L.A., Georgobiani T.P. Ionizatsiya i fragmentatsiya molekul B<sub>2</sub>O<sub>2</sub> i BO pri elektronnom udare [Ionization and fragmentation of the molecules B<sub>2</sub>O<sub>2</sub> and BO at electronic blow]. Vestnik. MGU. Ser. 2. Khimiya. 2000. Vol. 41. No. 4. P. 227—230.
- Eremina E.N., Kurbatkina V.V., Levashov E.A., Rogachev A.S., Kochetov N.A. Obtaining the composite MoB material by means of force SHS compacting with preliminary mechanical activation of Mo–10%B mixture. Chem. for Sustainable Develop. 2005. Vol. 13. P. 197–204.
- Fahrenholtz W.G. Thermodynamic analysis of ZrB<sub>2</sub>—SiC oxidation: formation of a SiC-Depleted region. J. Am. Ceram. Soc. 2007. Vol. 90. No. 1 P. 143–148.
- Parthasarathy T.A., Rapp R.A., Opeka M., Cinibulk M.K. Modeling oxidation kinetics of SiC-containing refractory diborides. J. Am. Ceram. Soc. 2012. Vol. 95 No. 1. P. 338–349.
- 19. Eakins E., Jayaseelan D.D., Lee W.E. Toward oxidation-re-

Izvestiya vuzov. Tsvetnaya metallurgiya • 6 • 2017

sistant ZrB<sub>2</sub>-SiC ultra high temperature ceramics. *Metall. Mater. Trans. A.* 2011. Vol. 42. No. 4. P. 878–887.

- Gao D., Zhang Y., Fu J., Xu C., Song Y., Shi X. Oxidation of zirconium diboride—silicon carbide ceramics under an oxygen partial pressure of 200 Pa: Formation of zircon. *Corros. Sci.* 2010. Vol. 52. No. 10. P. 3297–3303.
- Silvestroni L, Sciti D. Effects of MoSi<sub>2</sub> additions on the properties of Hf—and Zr—B<sub>2</sub> composites produced by pressureless sintering. Scripta Mater. 2007. Vol. 57. P. 165—168.
- Potanin A.Yu., Pogozhev Yu.S., Levashov E.A., Novikov A.V., Shvindina N.V., Sviridova T.A. Kinetics and oxidation mechanism of MoSi<sub>2</sub>—MoB ceramics in the 600— 1200 °C temperature range. Ceram. Int. 2017. Vol. 43. No. 13. P. 10478—10486.
- 23. Яцюк И.В., Погожев Ю.С., Левашов Е.А., Новиков А.В., Кочетов Н.А., Ковалев Д.Ю. Особенности получения и высокотемпературного окисления СВС-керамики на основе борида и силицида циркония. Изв. вузов. Порошк. металлургия и функц. покрытия. 2017. No. 1. C. 29—41; Iatsyuk I.V., Pogozhev Yu.S., Levashov E.A., Novikov A.V., Kochetov N.A., Kovalev D.Yu. Osobennosti polucheniya i vysokotemperaturnogo okisleniya SVS-keramiki na osnove borida i silitsida tsirkoniya [Features of production and high-temperature oxidation of SHS-ceramics based on zirconium boride and zirconium silicide]. Izv. vuzov. Poroshk. metallurgiya i funkts. pokrytiya. 2017. No. 1. P. 29—41.
- Яцюк И.В., Погожев Ю.С., Новиков А.В. Синтез высокотемпературной керамики ZrB<sub>2</sub>—SiC в режиме горения. Цвет. металлы. 2017. No. 12. С. 67—73; *Iatsyuk I.V., Pogozhev Yu.S., Novikov A.V.* Sintez vysokotemperaturnoi keramiki ZrB<sub>2</sub>—SiC v rezhime goreniya [Synthesis of high-temperature ceramics ZrB<sub>2</sub>—SiC in the combustion regime]. *Tsvet. metally.* 2017. No. 12. P. 67—73.
- 25. Kiryukhantsev-Korneev P.V., Lemesheva M., Yatsyuk I., Shtansky D.V., Levashov E.A. Comparative investigation of Zr-B-(N), Zr-Si-B-(N), and Zr-Al-Si-B-(N) hard coatings. 44-th Inter. Conf. on metallurgical coatings and thin films (ICMCTF) (San Diego, California, USA, April 23-28, 2017). P. 50-51.
- Sciti D., Guicciardi S., Bellosi A. Properties of apressureless-sintered ZrB<sub>2</sub>-MoSi<sub>2</sub> ceramic composite. J. Am. Ceram. Soc. 2006. Vol. 7. P. 2320-2322.
- Yu Y., Luo R., Xiang Q., Zhang Y., Wanga T. Antioxidation properties of a BN/SiC/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-ZrO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub> multilayer coating for carbon/carbon composites. Surf. & Coat. Technol. 2015. Vol. 277. P. 7–14.
- Liu J., Cao L.-Y., Huang J.-F., Xin Y., Yang W.-D., Fei J., Yao C.-Y. A ZrSiO<sub>4</sub>/SiC oxidation protective coating for carbon/carbon composites. *Surf. & Coat. Technol.* 2012. Vol. 206. P. 3270–3274.